# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

56-002919

(43) Date of publication of application: 13.01.1981

(51)Int.CI.

CO7C 1/04 9/04 C07C

(21)Application number : 54-078890

(71)Applicant: JGC CORP

(22)Date of filing:

22.06.1979

(72)Inventor: TOIDA TSUTOMU

HORIE AKIRA

## (54) PREPARATION OF GAS RICH IN METHANE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain conc. methane, by removing steam prtly from a reformed gas from an adiabatic reactor comprising only one reaction zone in the methanization of a hydrocarbon, and by feeding the rest cooled to such an extent as not to condense steam to the reactor.

CONSTITUTION: A ≥2C hydrocarbon is reformed with steam adiabatically at 350W 550°C to give a reformed gas comprising methane, H2, CO, CO2 and steam. In feeding the gas to a methanization zone, steam is partly removed to reduce the dew point of the gas, and the gas is cooled to such an extent as not to condense the remaining steam. The cooled gas is then fed to one adiabatic methanization zone to give a cas rich in methane free from the steam and CO2. The reactor may comprise only one catalyst bed, and is very simple in construction because a built-in heat exchange surface is unnecessary. The methane concentration can be increased by decrease in partial pressure of steam with decreasing feed temperature.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

/ (vandustan

DERWENT-ACC-NO:

1981-18059D

DERWENT-WEEK:

198111

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Methane-rich gas prodn. - includes

contacting

hydrocarbon with water vapour at

elevated temp.,

methanising, recycling gas and

repeating process

PATENT-ASSIGNEE: JGC CORP[JAGA]

PRIORITY-DATA: 1979JP-0078890 (June 22, 1979)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

MAIN-IPC

JP 56002919 A

January 13, 1981

N/A

000

N/A

PAGES

INT-CL (IPC): C07C001/04

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 56002919A

BASIC-ABSTRACT:

Hydrocarbon of 2 or more C atoms is contacted with water vapour at 350 to 550 deg.C to give a mixed gas contq. methane, hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide and water vapour. The resulting mixed gas is methanised. Then a part of the water vapour is removed and the rest of the gas is recycled to the methanisation zone. By repeating these steps a gas of high methane gas content is obtained.

Part of the resulting gas is withdrawn, introduced to liquid gas separator in which water is removed, and then introduced to a carbon-dioxide absorbing --

column where carbon dioxide is removed. In this way, methane-rich gas contg. only a trace of water vapour and carbon dioxide gas can be obtained.

TITLE-TERMS: METHANE RICH GAS PRODUCE CONTACT HYDROCARBON

WATER VAPOUR ELEVATE

TEMPERATURE METHANISATION RECYCLE GAS REPEAT

PROCESS

DERWENT-CLASS: H06

CPI-CODES: H04-E05; H06-A; H09-D;

# (9 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭56-2919

DInt. Cl.<sup>3</sup>
C 07 C 1/04
9/04

識別記号

庁内整理番号 7009-4H ❸公開 昭和56年(1981)1月13日

7731—4H

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

### のメタンに富むガスの製造法

3/04

②特 . 页

22出

// C 10 K

願 昭54—78890

20発明者 戸井田多

者 戸井田努 横須賀市桜ケ丘2-20-1-133

昭54(1979)6月22日

⑦発 明 者 堀江明

横浜市戸塚区岡津町2601番地

⑪出 願 人 日揮株式会社

東京都千代田区大手町2丁目2

番1号

個代 理 人 弁理士 月村茂

外1名

#### 事業の多数

メメンに富むガスの製造法

#### 2. 特許請求の義器

- 3. 発明の詳細な説明

本発明はメタンに書むガスの製造法に関する ものであつて、 旋化水素を水蒸気改質して持ら れる改質ガスをメタン化してメタン嚢反の高い ガスを製造する方法に関する。

一酸化炭素、二酸化炭素を水素化してメタン

化転換する所謂メタン化反応は発熱反応であり、 とのメメン化反応は平衡論的にいえば反応進度 が低い方が望ましい。とのため反応等に供給す る原料の温度を比較的低温に保持する方法が提 寒されている。しかしなからメタン化反応替に 供給する改質ガスには水蒸気が多量に含まれて いるため、改賞ガスが露点以下になると水蒸気 が緩縮して触媒活性の低下。材質の腐骸などを 招くので供給温度の低下には限度がある。又メ メン化反応器を敷備設け、反応器間に冷却器を 設置して発熱を制御する方法がとられるが、と の方法は冷却器の増加。ユーティリティの増加 を招くなどの不利益をとらなり。がような欠点 を改善する方法が特公昭 5 3 - 2 0 4 8 1 号に提 塞されている。この方法は改賞ガスの一部を直 列に配置された複数個のメタン化反応帯域に供 給し、改質ガスの残部を冷却して模糊した水を 徐 去した後メタン化皮店 帯域間に供給してメタ ン化する方法である。この方法によりメメン化 にともなり程々の問題点が解決されるものの。

-85-

特開船56-2919(2)

反応器に複数側の反応有減を設けて設制にガスを供給する方法をとるために、反応器の構造は複雑とならざるを得ない。本類明の目的は特公時 5 3 - 2 0 4 8 1 号に開示された方法の改良であり、一個の反応音域のみを有する。構造の簡単な断熱反応器を使用する改置ガスのメタン化方法を提供することにある。

本発明の方法でメタン化原料として用いられるガスは、 投票 2 以上の炎化水素よりなの を と水無気とを温度 3 5 0 ~ 5 5 0 ℃ 圧力 0 ~ 1 0 0 以 / cm 0 の条件下にニッケル触線と改画 と の条件下にニッケル触線では のに最 独 る という通常の 6 2 での 地 化 とで 7 2 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で 8 2 で

本発明の方法は改質ガスをメタン化するにあ たり、メタン化帯域に改質ガスを供給する政語 で水蒸気の一部を除去することによりガスの第 点を低下せしめ供給最度の低で下によっていたの名の のでではなっていたの名の のででは、水面の でででは、水面の ででである。 水面の ででは、水面の でででは、水面の では、水面の では、水面の では、水面の でででででは、水面の ででででは、水面の では、水面の では、水面の では、水面の では、水面の では、水面の ででででは、水面の では、水面の ででででは、水面の では、水面の では、水面の では、水面の では、水面の では、水面の では、水面の では、水面の では、水面の でででは、水面の でででは、水面の では、水面の でででは、水面の では、水面の では、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、水面のでは、

本発明にかけるメタン化反応帯域は、逸常の 断熱反応器内に設けられた1個のメタン化用放 篠床よりなる。それ故本発明の方法に用いられ る反応器は単に1個の放業床を設けるのみでよ く、しかも放業床の加熱。反応熱除去を行うた

心の熱交換面を内置させる必要がないので極め て構造が簡単である。メタン化用触線は一般 に メタン化反応に用いられる触線が使用出来るが ニッケル系触線が好ましく、等に低級活性が高 く、 契索折出性の少いニッケル系触線、例えば 第一タロム・マンガン酸化物やウラン酸化物を 促進剤として含むニッケル触媒が好ましい。

- 6 -

分離器10で緩縮水を除去した冷却ガスをライ ン12を経由して熱交換器でからの改賞ガスに 合能せしめる。改賞ガスを分割する割合かよび 熱交換器で、9での冷却後のガス温度は、合流 後の温度がメタン化帯域への所定のガス供給温 度となるように選択されるべきである。水蒸気 の一部が除去され、所定の急度に冷却された改 質ガスは1個のメタン化用無線床14を有する 断熱反応器13に供給され、上配放保床をメメ ン化反応者域としてメメン化される。メメン化 されたガスはライン18、熱交換器18かよび ライン17を経由して気液分離器18に送られ、 艇 崩した水がタイン10から輸去される。水分 を除去したガスは更に炭酸ガス吸収塔21で炭 股ガスを除去してメタンに言むガスをライン 2 2 2 5 得 4 4 .

次に本発明の実施例を示す。

#### 英始例 1

図と同様の装置を用いて、図について既に説明した方法によつてメタンに富むガスの製造を

- 6 -

#### 一行つた。

ニッケル系水高気吹気熱薬を用いて従来数 6.1のナッサの水高気吹気を行つて L 6 = \*/br の焼金で 5.0.0 で、1.1.8 kg/cm\*G の改気ガス を得た。吹気ガスは以下のような組成であつた。

CH ... 4 67 EAN, He ... 9.3 EAN,

CO ... 124A%, CO: -- 1574A%,

He O ... \$7.1 --

改 質ガスからの水 煮気絵会は3 種の餌合で行つ た。 これら3 つの場合(【、【、【) K ついて、 (3) 水蒸気の絵会餌合、(3) メチン化反応器への供 給鑑度を第1 表に示す。

**年 1 寿** 

	W×.	B (%)
(l)	2 5	2 6 1
a)	8 0	294
(D)	7 5	3 2 5

メメン化用放棄として、無・クロム・マンガン 酸化物 8 裏量 8 を促進期として含有する遊標主

**三 :** 夫

	1	1	I
水蒸気の除去割合	25%	5 9 %	7 5 %
反応帯域への供給温度	2890	2990	3250
反 吃 庄 力	1 1.9Kg/cdG	左同	左向
反応者装の出口温度	2880	3382	4240
ガス組成			
CH, (+~%)	641 .	640	5 4.2
н, ,	127	1 2.0	127
co .	1.6	1.6	1.7
co,	216	214	214

#### 保施例2

実施例 1 と同じガスを用いて、水高気の除去割合が 7 5 %、圧力が 1 1 8 以 cel G 、供給機 反が 2 2 0 での場合についてメチンド高むガス の製造を行つた。製造方法は実施例 1 と同様で ある。その結果反応帯域から 3 4 8 での生成ガスが得られ、このガスから水蒸気及び装置がス 改 質ガスから 水離気除去 シェ ひ 作 却を行った 後、 待られたガス を耐速の断熱反応 帯域 に供給 してメタン化を行い、反応 帯域を出た 後水 無気 シェ び炎環ガス を除去してメタン 含有ガスを得 た。 反応条件 シェ ひガス 組成 は 第 2 表の 造り で あつた。

暴であつた。

- 4 -

を除去することにより下配の組成をもつメタン に言むガスが得られた。

CH<sub>4</sub> ··· 98.01容量%。 H<sub>8</sub> ··· L 8 6容量%。

CO ··· · Q1 1容量%.

以上のように本発明の方法によりメタンに言むガスを得ることが開来る。特に失義的また。 されるように従来複数値のと図過で書きません。 使用しなければ使みようとが自動した。 上という高純度のメタンが言かがスをこのかではない 別の方法により何の反応があることが必要が から、本発明 から、または、自動の反応があるのかで使来ない。 して登つとは、ないない。 して登つしていることは明らかである。

4. 超面の簡単な説明

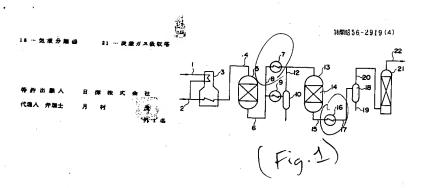
型面は本発明の方法を実施するに適したフェ ーダイヤグラムである。

7. 9. 16 ··· 熱交換器 10 ··· 気液分離器

13 -- 新熟反応器

14 … メタン化用触集床(メタン化反応指域)

- 10 -



1

手続補正書

特許庁長官川原能離殿

1. 事件の表示 昭和 <sup>5</sup> 4 年 **等 新 新第 7 8 8 9 0** 号

2. 発明の名称

メタンに富むガスの製造法

3. 補正をする者 事件との関係 **特許出収人** 

東京都千代田区大手町 2丁目2番1号(441) 日 撰 株 式 会 社

4. 代 理 人 東京都千代田区館町 4 丁日 5 姜地(平102)<sub>中以二</sub>市 (6513) 寿理士 月 村 八元元/(水) 1 名

5. 補正の対象 明細書の「特許請求の集団」の 第54.7.27 本研末上典 補正の内容

別紙の通り

? 忝付書棚の目録

1 2

• -

#### 終終時史の新田